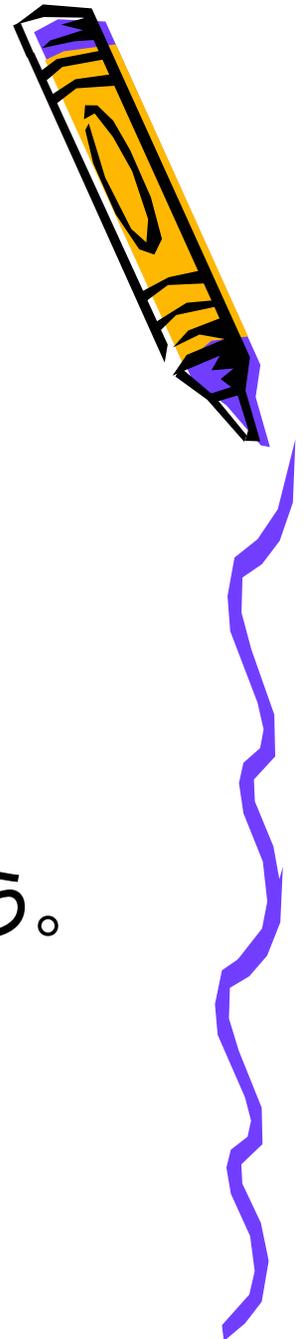


# 知的財産権の活用

(有)関西中小企業研究所  
代表取締役 中上義春





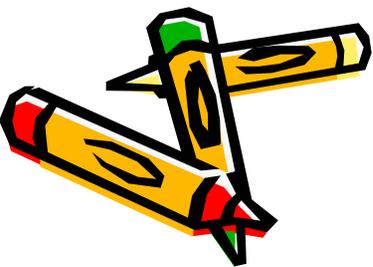
# 知的財産権と産業財産権

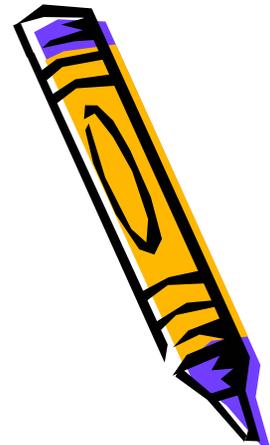
## 知的財産権

- 1) 知的創造物についての権利
- 2) 営業標識についての権利

## 産業財産権

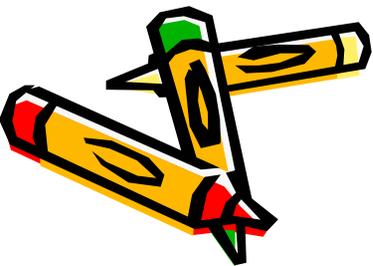
特許庁管理下の権利を「産業財産権」という。  
特許権、実用新案権、意匠権、商標権

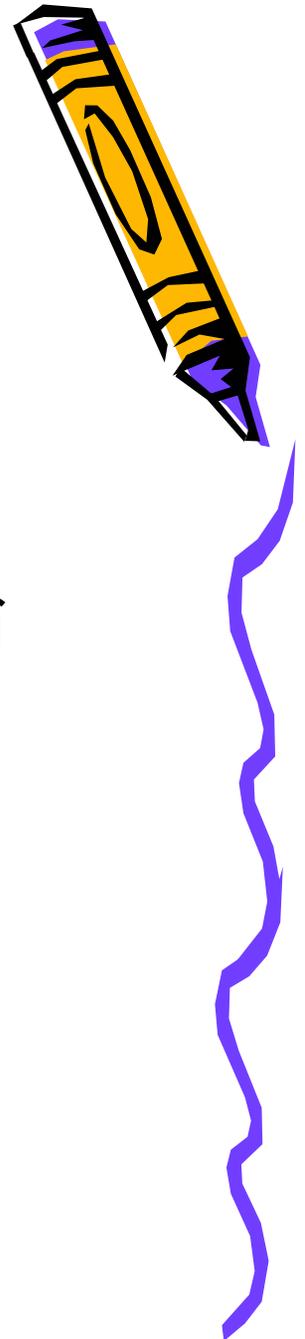




# 知的創造物についての権利

特許権	出願から20年	
実用新案権	出願から10年	
意匠権	登録から15年	
著作権	死後50年(法人は公表後50年)	
	文部科学省・文化庁	
回路配置利用権	登録から10年	経済産業省
育成者権(種苗法)	登録から20年	農林水産庁
営業秘密(不正競争防止法)		経済産業省



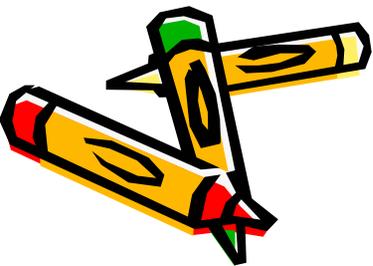


# 営業標識についての権利

商標権                      登録から10年(更新有り)

商号(商法)

商品表示、形態等(不正競争防止法) 経済産業省  
周知表示との混同、著名ブランドのただ乗り、  
原産地の虚偽表示



# 知財戦略の目的

競争力の強化



開発の戦略化

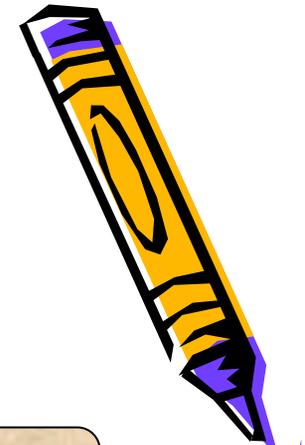
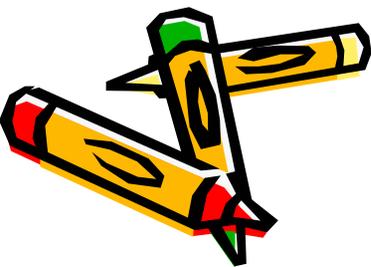
市場支配力の強化

信用力の向上

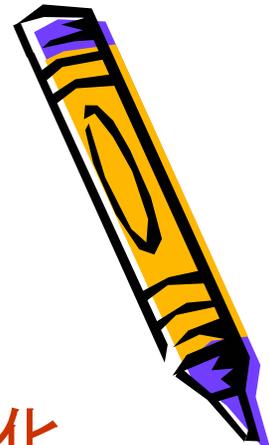
リスクの低減



侵害の回避



# 競争力強化のために



## 1) 開発の戦略化

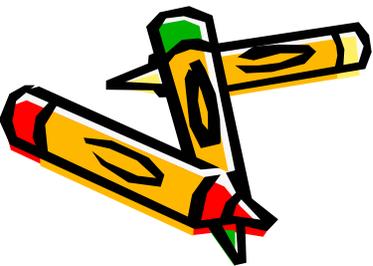
- 自社技術の棚卸
- 市場変化の把握
- 競合他社の技術開発動向
- ライセンスの実施
- 自社存立基盤の明確化
- 開発ゾーンの特定

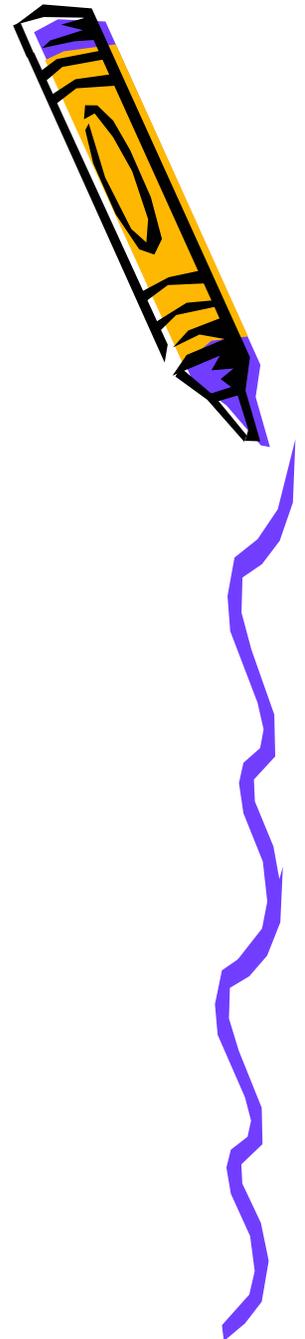
## 2) 市場支配力の強化

- 排他的独占権の行使
- 自社産業財産権の侵害監視

## 3) 信用力の向上

- 技術力の誇示
- 担保価値





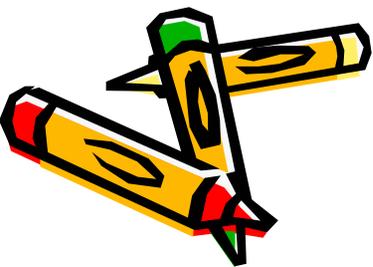
# 知財の基本的利用法

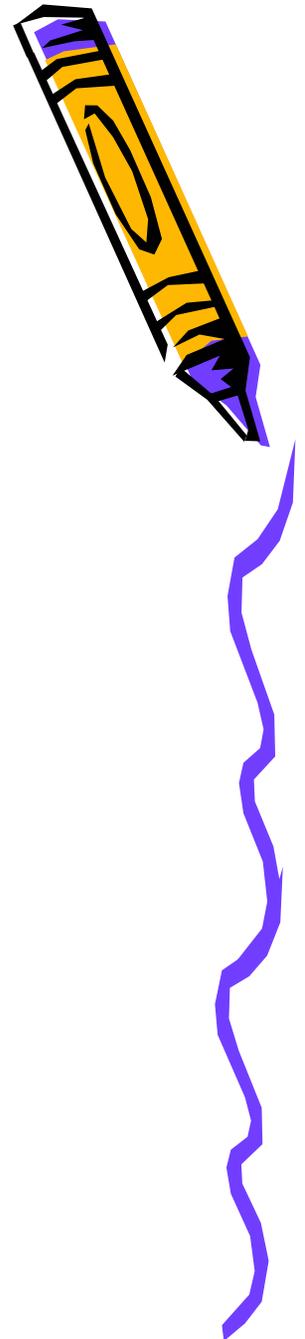
## 開発戦略の構築段階

技術トレンド把握、  
競合他社の開発動向把握  
ライセンス評価

## 開発実務の実行段階

開発テーマのヒント入手、先行技術調査、  
技術優位性評価  
競合他社製品への競争対策、





# 特許評価指標

## 1) 権利固有評価

技術支配力、技術の完成度

## 2) 移転流通性評価

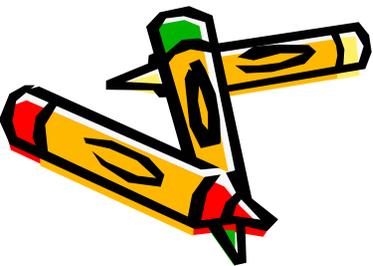
移転後の信頼性(指導の有無等)、権利の安定性

## 3) 事業性評価

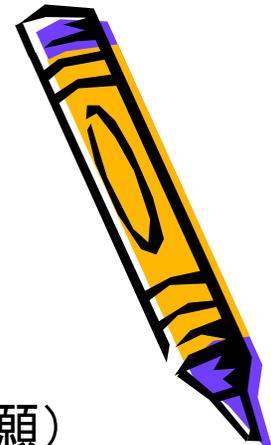
事業の実現性、収益性

## 4) 総合評価

技術移転版／特許庁より



# 登録料



## 1) 特許登録料 (平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)

第1年から第3年まで毎年2,600+200円/1請求項

第4年から第6年まで毎年8,100+600円/1請求項

第7年から第9年まで毎年24,300+1,900円/1請求項

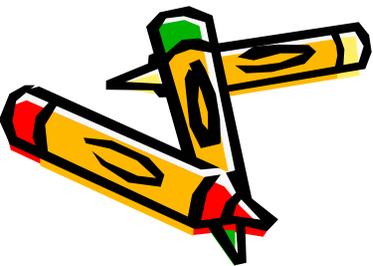
第10年から第25年まで毎年81,200+6,400円/1請求項

## 2) 実用新案登録料 (平成17年4月1日以降の出願)

第1年から第3年まで毎年2,100+100円/1請求項

第4年から第6年まで毎年6,100+300円/1請求項

第7年から第10年まで毎年18,100+900円/1請求項



# 登録料

## 3) 意匠登録料

第1年から第3年まで毎年8,500円

第4年から第10年まで毎年16,900円

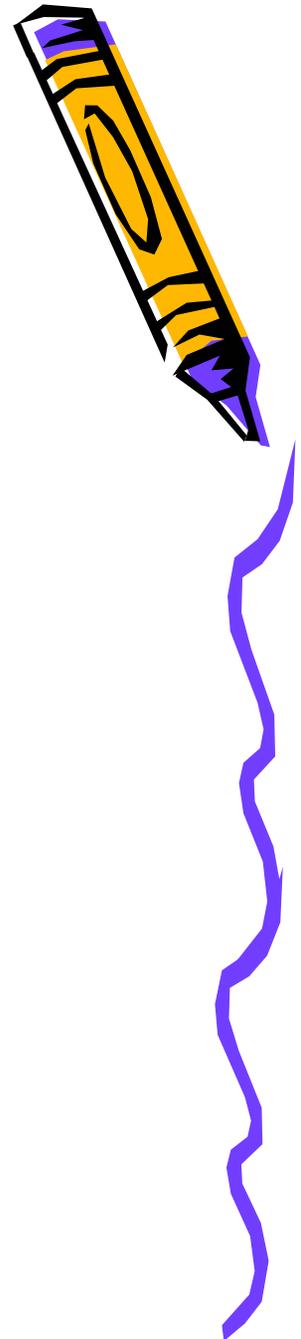
第11年から第15年まで毎年33,800円

類似意匠の場合8,500円

## 4) 商標登録料

商標(防護標章)登録料66,000円

防護標章更新登録料130,000円



# 出願料等

## 1) 出願料

特許16,000円

実用新案14,000円

意匠登録16,000円

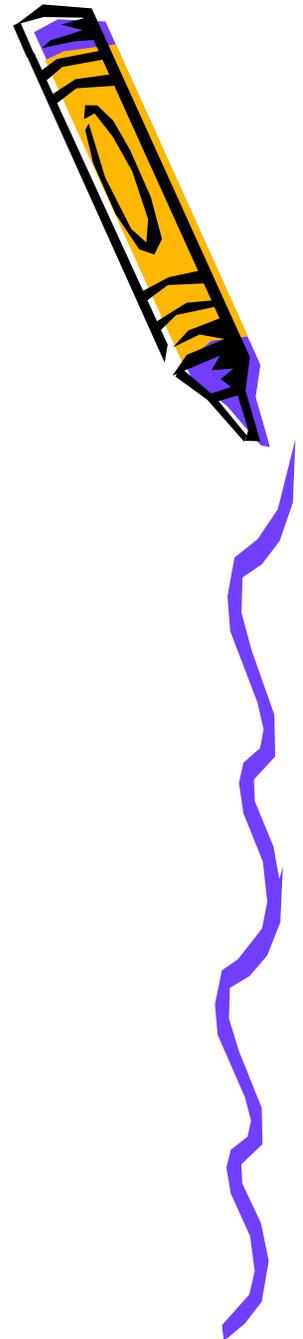
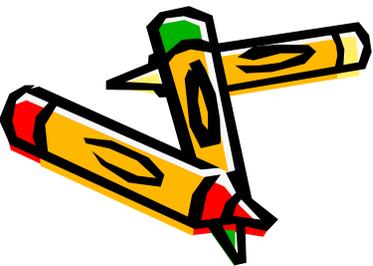
商標登録6,000円＋(区分数×15,000円)

## 2) 特許出願審査請求料(平成16年4月1日以降の出願)

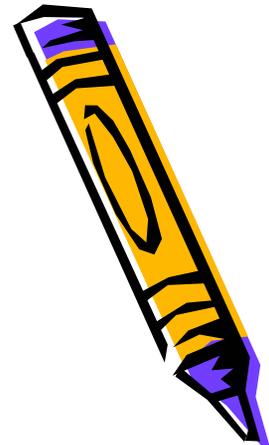
168,600＋4,000円／1請求項

## 3) 実用新案技術評価請求(平成6年1月1日以降の出願)

42,000＋1,000円／1請求項



# 初心者向け検索

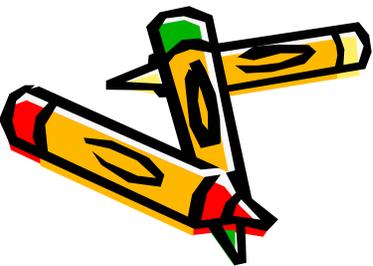


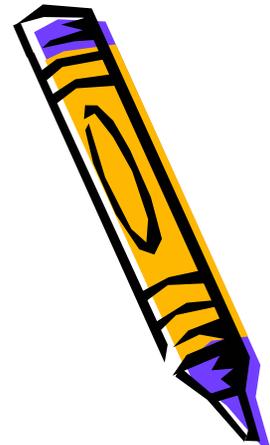
## 1) 特許・実用新案の検索

- ①「技術用語」「出願人」「発明者」のキーワードで平成5年以降分を検索できる。
- ②番号(出願番号、公開番号、公告番号、登録番号)で大正11年以降分を検索できる。

## 2) 商標の検索

- ①「文字」をキーワードに検索できる。
- ②番号(出願番号、公告番号、登録番号)で検索できる。





# 常用者向け検索

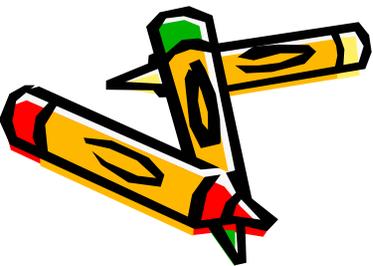
## 1) 特許・実用新案の検索

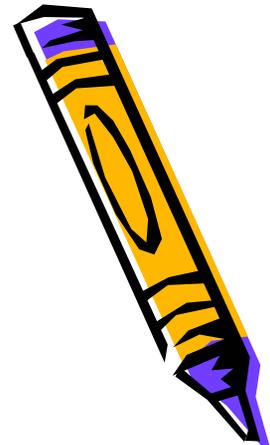
- ①公報DB : 文献番号が分っている場合、昭和46年以降分を検索できる。
- ②公報テキスト: キーワード、IPC等により検索できる。
- ③FI・Fターム : FIやFタームを指定して検索する場合、昭和46年以降分を検索できる。
- ④IPCコード : IPCコードを指定して検索する場合、昭和46年以降分を検索できる。
- ⑤パテントマップガイダンス : FI・Fターム、IPCコードの意味を調べる際。

備考: IPC = 国際特許分類(International Patent Classification)

FI = ファイルインデックスの略、日本特有、IPCの細分化

Fターム = ファイル・フォーミング・タームの略、FIの細分化、横断的、多面的  
検索用





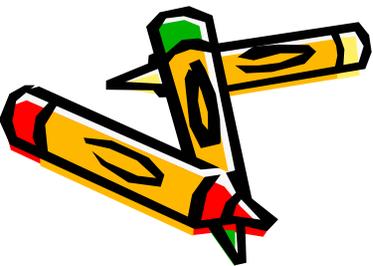
# 常用者向け検索

## 2) 意匠検索

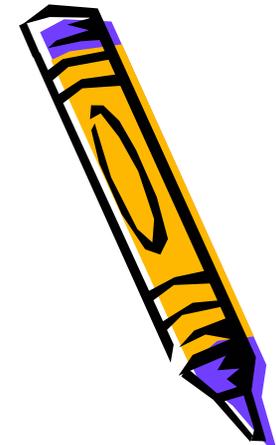
- ①公報DB : 文献番号が分っている場合。
- ②公報テキスト : 物品名、意匠権者等のキーワードにより検索できる。
- ③日本意匠分類・Dターム :  
日本意匠分類・Dタームを指定して検索する場合。

備考: 日本意匠分類 = 用途によりA~Nのグループに別れ、  
下位の大分類、小分類で約5,000種類ある。

Dターム = 「テーマ(製品は何か)」「観点(どのような切り口か)」「展開(具体的区分け)」により、分類されます。

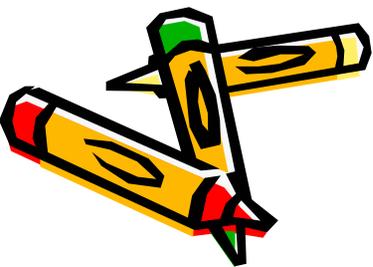


# 常用者向け検索

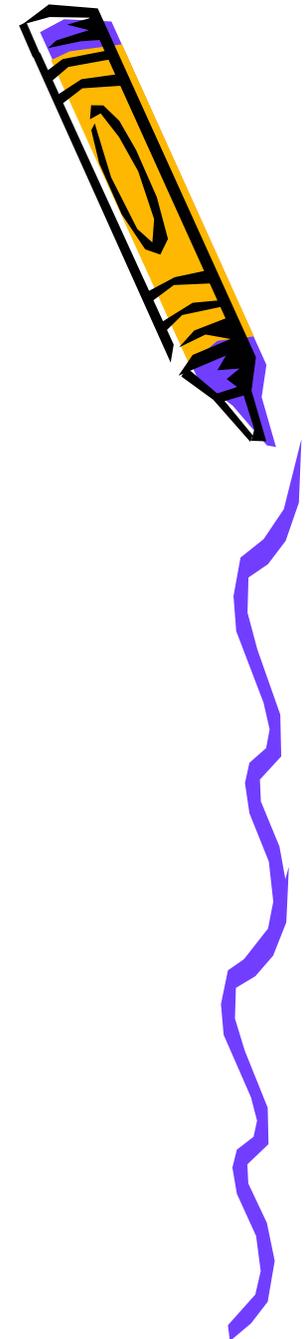


## 3) 商標検索

- ①公報DB : 文献番号が分っている場合。
- ②商標出願・登録情報 :  
文字や区分、類似群コードを指定して検索する場合。
- ③呼称 : 文字を含む商標の呼称と区分、  
または類似群コードを指定して検索の場合。
- ④図形商標 : 図形を含む商標を図形タームと区分、  
または類似群コードを指定して検索の場合。



# 近年の情勢等



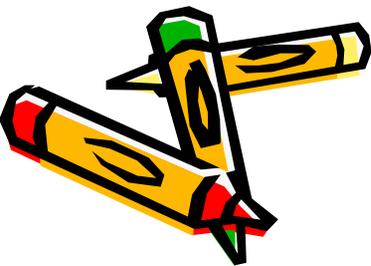
## 1) 工業所有権出願件数(2004年)

- ・特許 : 423,081
  - ・実用新案 : 7,983
  - ・意匠 : 40,756
  - ・商標 : 128,843
- 技術評価書請求 1,061

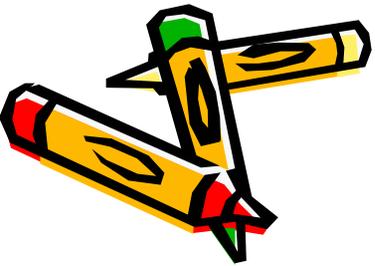
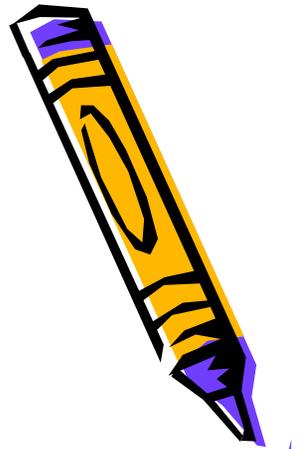
## 2) 知的財産基本法制定(平成14年法律第122号)

## 3) 特許料等の減免制度

- ・資力に乏しい者(個人、個人事業主、法人)
  - 特許料 : 免除または3年間猶予
  - 審査請求料: 免除または半額軽減
- ・研究開発型中小企業
  - 特許料 : 半額軽減
  - 審査請求料: 半額軽減



# 終り



(有)関西中小企業研究所